

檔 號：

保存年限：

財團法人國家實驗研究院 函

機關地址：10636台北市大安區和平東路二段106號3樓

聯絡人：鄭雅心

電話：03-5773693

電子信箱：2413107@narlabs.org.tw

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國114年2月17日

發文字號：國研授半導體業字第1141300163號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

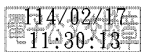
附件：

主旨：本院台灣半導體研究中心（以下簡稱本中心） CF-L02W Leica e-beam電子束直寫系統下架公告，請惠予轉知貴校半導體相關系所，請查照。

說明：為提供更優質服務，本中心進行新舊電子束直寫系統汰換，公告事項如下：

- 一、本中心新購置可變形束電子束光罩製作曝光機一台，將於114年第二季到廠安裝，以接續原有CF-L02W Leica e-beam電子束直寫系統服務，提供更好的服務品質。
- 二、為配合新、舊設備整建時程，CF-L02W Leica e-beam電子束直寫系統將於114年2月24日停止服務，進行設備下架；新設備預計於114年8月25日進行試運轉服務，敬請使用者提早規劃。
- 三、若有其他問題請洽負責工程師：鄭旭君先生(03-5773693分機7644)。

正本：半導體相關系所

副本：

國立勤益科技大學



1140051461 114/02/17

院長 蔡宏營

裝



線